中国海沱

第10卷 第2期

多层介质膜的角散射

范 正

(中国科学院上海光机所)

修

提要: 在 Beckmann 表面散射的基础上求出多层介质膜的角散射公式,计算了 21 层 TiO₂/SiO₂ 反射膜对不同波长的角散射。

Angle scattering of multilayer dielectric thin films

Fan Zhenxiu

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: The formulas for angle scattering of multilayer dielectric thin films are derived on the basis of Beckmann surface scattering. The angle scattering of 21 layers of TiO_2/SiO_2 reflective coatings at various wavelengths are calculated.

引 言

表面散射和体散射是考查光学薄膜性质 的重要参量。研究和测量光学薄膜的散射, 不仅可以知道薄膜的光学质量,而且还可 以得到薄膜结构的大量信息。我们曾采用 Beckmann的一维散射模型计算了表面散射 存在的条件下光学薄膜镜面方向的反射率和 透过率。本文报导的是我们用这个膜型计算 多层介质膜的角散射,并对计算结果进行初 步分析。

薄膜界面的角散射

如果 E_2 和 E_0 分别表示粗糙表面和光滑 表面的散射场,并令 $\rho = E_2/E_0$,则

$$\rho = \frac{1}{4 L \cos \theta_1 r} \int_{-L}^{L} (az' - b) e^{i(v_x x + v_z z)} dx$$
(1)

这里 2L 为入射光斑的直径; r 为表面反射系

数; $z' = \frac{dz}{dx}$ 是粗糙表面起伏的斜率。

$$a = (1+r)\sin\theta_1 + (1+r)\sin\theta_2 \quad (2)$$

$$b = (1+r)\cos\theta_2 - (1-r)\cos\theta_1 \quad (3)$$

$$v_x = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\sin \theta_1 - \sin \theta_2 \right) \tag{4}$$

$$v_z = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\cos \theta_1 + \cos \theta_2 \right) \tag{5}$$

上述各式中的 θ_1 为入射角; λ 为介质中的波长; θ_2 为散射角。

令 σ 为散射表面的均方根粗糙度; T为散射表面的相关长度; $g = v_z^2 \sigma^2$ 。在表面粗糙度是正则分布的条件下,则有:

收稿日期: 1982年3月9日。

.113.

$$\begin{aligned} \langle \rho \rho^* \rangle &= \left\langle \frac{E_2^2}{E_0^2} \right\rangle \\ &= e^{-g} \left[\sin c \left(v_x L \right) \right. \\ &+ \frac{\sqrt{\pi} \ b^2 T}{8 \ L \cos^2 \theta_1 r^2} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{g^m}{m! \sqrt{m}} e^{-v_x^* T^2 / 4m} \right] \end{aligned}$$

$$(6)$$

式中中括弧内的第一项表示镜面反射因子, 第二项是漫散射因子。由(6)式可求得界面 的反射率:

 $R = R_0 \langle \rho \rho^* \rangle$

其中 Ro 为光滑表面的反射率。

令 D 表示漫散射率的角分布,

$$D = \frac{\sqrt{\pi} \ b^2 T e^{-g}}{8 \ L \cos^2 \theta_1} \sum_m \frac{g^m}{m! \sqrt{m}} e^{-v_x^2 T^2/4m}$$
(7)

由(7)式可求出各个方向上表面的散射率。

相关长度 T 和光斑半径 L

在上面给出的漫散射表达式中,包含了 相关长度T和光斑半径L这两个参数。相关 长度是粗糙界面的相关性下降到1/e时距离, 在我们的模型中,把它看作两随机起伏之间 的平均距离。由于一般的薄膜大多是沿柱状 生长的,所以T就等于柱体之间的平均距离。 考虑到光学薄膜的实际情况,这样得到的T一般都比光波波长小。事实上 Beekmann 所 假设的T必须大于 λ 的条件并不是必要的, 只要 $T \gg \sigma$, Beekmann 模型就可以应用,这 正是大部分光学薄膜的情况。

由(7)可以看出,粗糙表面的漫散射量与 光斑直径成反比。这就是说,对于同一粗糙 界面,不同的照明状况有不同的散射率,这一 点是不符合实际的。事实上,对于一个粗糙 界面,不管入射光的光斑多大,它在某一点、 某一方向的散射强度,只与该点附近很小的 范围有关,这个范围与相关长度T同量级,光 斑越大,照在界面上的光流密度越低,散射能 当然就降低。然而产生散射的部位并非只有 一点。在光斑所及的范围内所有点都可能向 某一方向产生散射,这样一来问题就变得比 较复杂。为了处理方便,我们把直径2L的 光斑分成若干个相关区,每个相关区的大小 为2T,在2T范围内产生的散射量对应于 (7)式所表示的散射率。整个光斑产生的角 散射是:

$$D_{L} = D \frac{L}{T} = \frac{\sqrt{\pi} b^{2} e^{-g}}{8 \cos^{2} \theta_{1}} \sum_{m} \frac{g^{m}}{m! \sqrt{m}} e^{-v_{x}^{2} T^{2}/4m}$$
(8)

多层介质膜的散射场

多层介质膜的散射不仅与界面的散射率 有关,而且还和介质膜内部的场强以及散射 光在膜层内部的运动状态有关,为了解决这 个问题,首先要分析多层膜内部的光场分 布。

由多层介质膜的费涅耳递推矩阵,可以 得到以下关系式:

$$\begin{bmatrix} E_{j}^{+} \\ E_{j}^{-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1j} + ia_{2j} & b_{1j} + ib_{2j} \\ c_{1j} + ic_{2j} & d_{1j} + id_{2j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{j+1}^{+} \\ E_{j+1}^{-} \end{bmatrix}$$
(9)

设 $E_{i}^{+} = E_{1i}^{+} + iE_{2i}^{+}; E_{i}^{-} = E_{1i}^{-} + iE_{2i}^{-}$

在 j 层膜内部的某一点的反射场和入射 场分别为 $E_j^* e^{-i\delta_{jk}}$; $E_j^- e^{i\delta_{jk}}$, 其中 δ_{jk} 为第 j 层 膜内第 k 点处的位相角。则在该点的合成场 强平方为:

 $|E_{jk}|^2 = |(E_{1j}^+ + iE_{2j}^+) \mathbf{e}^{-i\delta_{jk}} + (E_{1j}^-) \mathbf{e}^{$

 $+iE_{2j}^{-})e^{i\delta_{jk}}|^2 = E_{1j}^{+2} + E_{2j}^{+2} + E_{1j}^{-2}$

 $+E_{2j}^{-2}+2[(E_{1j}^{+}E_{1j}^{-}+E_{2j}^{+}E_{2j}^{-})\cos 2\delta_{jk}$

+ $(E_{1j}^{-}E_{2j}^{+}+E_{1j}^{+}E_{2j}^{-})\sin 2\delta_{jk}$] (10) 第 **j** 界面上的表面散射强度的角分布:

.114.

 $I_{sj0} = |E_{j_0}|^2 D_{Lj} R_j n_j$ (11) D_{Lj} 为第 j 界面的散射率; R_j 为第 j 界面处 膜系的反射率,等于:

$$R_{j} = |E_{j}^{-}/E_{j}^{+}|^{2} \tag{12}$$

n_i为第*j*层膜的折射率。对所有界面求和可 以得到入射半空间的角散射:

$$I_{ss\theta} = \sum_{j} I_{sj\theta} \prod_{i=1}^{j} (1 - r_{0i}^2) \qquad (13)$$

这里 γ_{0i} 为第 i 界面的反射系数。同样 过程 可以求出透射半空间的角散射,只要用 g_1 代 替 g, T_i 代替 R_i ,则以上有关入射半空间的表 达式便可以用于透射半空间。这里的 $g_1 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ $(n_i \cos \theta_1 + n_{j+1} \cos \theta_2); T_j = |E_{j+1}^+/E_j^+|^2, \lambda_0$ 是真空波长。对 θ_2 求积分则可以求得总的 积分散射:

$$I_{ss} = \int_{\theta} I_{ss\theta} d\theta_2 \tag{14}$$

计算结果

利用以上计算过程,我们计算了21层 TiO₂/SiO₂全反射介质膜的表面散射损耗及 其角分布。

图1给出薄膜的镜面反射和表面散射积 分损耗的光谱曲线。和文献[1]不同,在计算 镜面反射时,我们没有考虑镜面方向的散射 项。图中的积分散射损耗是由1-R-T给出 的。

图2给出该反射膜中心波长处的光强分 布。由图可以看出,光强的极小值在偶数界 面上,极大值在奇数界面上,并且逐渐降低, 到第七界面时下降了将近十倍。图3给出光 谱透过第一个峰值处(*R*~0.05)的场分布。 可以看出,光强的极大和极小都不一定出 现在界面上。最大值出现在中间几层膜上, 光强的峰值比入射光强大4倍,光强的分布 决定了损耗的大小,在后一种情况下的损耗 比中心波长大一个数量级以上。图4给出反 射带起峰区的场分布情况,可以看出,这时



的场分布介于上面两种情况之间,最强场出 现在离入射表面比较近的地方。

图 5~7 给出以上三种 情况的 角散射。 由图可见,三种部位角散射,最大值都发生在





图 6 第一透过峰处表面散射的角分布

镜面方向上。随着散射角的增大,平滑的减少,只有第二种情况在大角度散射时才略有 波纹。对透射散射,其数值随薄膜透过率的



图7 反射带起峰区表面散射的角分布

增大而增大,其角分布形状与反射散射类似。 不论哪种情况,透射散射都低于反射散射。

角散射角向积分的结果列于表1,同时 列入1-R-T的数值,以便进行比较。

表 1

	中心波长	第一透过峰	反射带起峰区
反射率(%)	99.830	5.209	60.577
透射率(%)	0.013	92.423	37.731
1-R-T(%)	0.157	2.368	1.692
I 88 (%)	0.235	1.613	1.422

把表中的 1-R-T 与 *I*_{ss} 相比发现,随着 反射率的增加,*I*_{ss} 与 1-R-T 之差由负值逐 步变为正值,这可能是由处理薄膜内部散射 光多次反射引起的误差。同时由于模型的粗 糙和计算过程的近似处理,产生这样的误差 是可以理解的。但是,不论哪种情况,计算结 果差异并不甚大,这说明我们的计算分析,在 一定程度上还是反映了散射过程的本质。

参考文献

- [1] 范正修; 《激光》, 1981, 8, No. 8, 45.
- [2] P. Beckmann, A. Spizzichizo; The Scattering of Electromagnetic Wave From Rough Surface, London Pergancon, 1963.